

圖 11-14 不同介電常數材料之厚度與電容值關係。

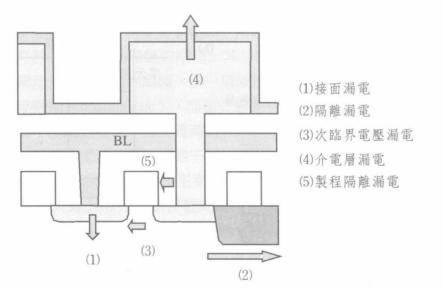


圖 11-15 DRAM 漏電來源。

3. 次臨界電壓漏電 Sub-threshold leakage (<0.1pA/tr.)——提高電晶體 Vt, 改善短通道效應來改善元件漏電。